プロジェクト名:ポリマーナノスフィア積層粒子層状組織体の創製による新機能発現

代表者:藤森 厚裕 (大学院理工学研究科・准教授)

1. 研究目的

我々は、極めて簡易的な手法により、一桁ナノサイズで粒子高さが均質に揃った高分子微粒子を組織化 し、高秩序に二次元集積・三次元積層した「ポリマーナノスフィア積層粒子層状組織体」を生み出した。こ れはソフトマテリアルの一種である、極めて安価な汎用疎水性高分子を気/水界面においてナノ粒子化させ た後、組織化させるという「ソフト界面場に誘起される」新規のマテリアルイノベーションである。

現在、高分子微粒子は、触媒、塗料、電子機器等の機能性材料として広範囲に実用利用がなされている。 このようなナノ微粒子を二次元的に集積化させた粒子膜は、パターニング材料、センサー、各種光学素子 等へ応用もされ、現在、精力的な研究群が展開されている[1]。我々は上記の新規ナノ微粒子作製法を提案 し、更にこうした界面ナノ粒子をボトムアップ法によって積層することで、多粒子積層膜を構築出来るこ とを見出した[2,3]。我々が"ポリマーナノスフィア積層粒子層状組織体"と称したこの構造体は、表面圧に 依存した単分子膜-単粒子膜転移に伴って得られ、その一次構造の差異(疎水性官能基比)によって粒子形

状が制御可能であり、それに基づき発現する 物性にも多様性が担保出来る。加えて我々は 先行研究として、Langmuir-Blodgett(LB)法に より、カルバゾール環を有する三元櫛形共重 合体の新規のポリマーナノシートの創製を提 唱してきた[4]。ここでは、カルバゾールユニ ット疎水性の高さから、その比率を増加させ ることで、前述した均質高さの界面ナノ粒子 膜の形成が達成され、この三元櫛形共重合体 は従来の「ポリマーナノシート」と「ポリマ ーナノスフィア積層粒子層状組織体」という、 2 種の優れたナノ構造体の形成を可能にする。 1年間の研究課題において研究代表者は、こ うした「ポリマーナノスフィア積層粒子層状 組織体」の形成起源、微細構造、ならびに発 現機能について、主に広角 X 線回折・小角 X 線散乱を駆使した精密解析に取り組み、特異 な構造形成に潜む謎の深淵を探って学問体系 を確立し、産業応用可能ともなろう優れた物 性の探求を目指した。

2. 研究内容と成果

用いた試料は、系統的に側鎖長の異なる 含長鎖アルキル芳香族ポリアミド(PABAn) を直接重縮合法により新規に得た。本手法 は、系統的な一次構造変化を示す本化合物 群を高効率で得るためには、唯一無二の方 法とも言える[3]。更にもう1つの系として は、モノマー試料として octadecyl acrylate (OA) 2-(perfluoro- decyl) ethyl acrylate (FF10EA)並びに、N-vinyl carbazole (NVCz) を様々な比率でラジカル共重合を行い、三 元櫛形共重合体を得、使用した。各化合物 の水面上単分子膜に対しては、表面圧-面積 (π-A)等温曲線の測定を行い、単分子膜挙 動・並びに単分子膜-単粒子膜転移挙動の検 討に使用した。その後 Langmuir-Blodgett(LB)法による累積膜、または Z 型単 分子膜を形成させ、物性・構造解析測定に







Figure 2. AFM images of (a) single particle layer and (b) monolayer. Out-of-plane XRD profiles of (c) multi-particle layers and (d) multilayers.

使用した。得られた粒子積層体に対しては、in-plane X 線回 折・out-of-plane X 線回折・反射型斜入射小角 X 線散乱 (GI-SAXS)、並びに紫外可視分光法・蛍光分光法・赤外分光 法を行い、粒子組織体中の構造-機能相関の検討に用いた。ま た、Z 型単分子・単粒子膜両者に対しては、原子間力顕微鏡 (AFM)測定を行い、側鎖長および、共重合比に依存した表面 形態の変化様子を観察した。

芳香族ポリアミド誘導体が形成する、単粒子膜は Figure 1 に示す通り、ナノ粒子群が集積化された形態をとり、これ を積層させたポリマーナノスフィア積層粒子層状組織体は 可視光の領域まで階段状積層することで、極めて明瞭な構 造色のグラデーションが達成されることが示された。当該 試料に対する out-of-plane XRD からは、3 次反射までが確認 され、極めて高度な層状秩序性を有するナノ集積体の形成 が構築されていることが分かる。また、もう一方の系とし て用いたカルバゾール環含有の三元櫛型共重合体 (NVCz:OA:FF₁₀EA=4:1:1)のπ-A 等温曲線は、芳香族ポリア ミドでも見られた二次元相転移を示唆するプラトー領域が 確認され、ポリアミド系と同様な、気/水界面での単粒子膜 -単分子膜転移によるナノ微粒子形成の達成が示唆された。 ここで、固体基板転写単層膜の AFM 観察の結果から、低 圧域においては単分子膜の形成が、高圧域においては単粒 子膜の形成が確認された(Figure. 2(a), (b))。このような挙 動はバランスのとれた両親媒性能を持つ NVCz:OA:FF10EA=2:1:1の系では確認されないため、疎 水性官能基であるカルバゾール環の増加により、表面圧 に依存した形態転移を示すに至ったと推察された。π-A 曲線、out-of-plane X 線回折、AFM 高さ情報の解析結果 の総括から、当該化合物は水面上単分子膜崩壊後、疎水 性高分子鎖が水との接触面積を低減させる作用として、 高さ方向に積み重なり、bilayer を形成することで安定化 する機構が提案された。この結果、全ての高分子鎖が同 様の配座変化を示すために、その構造単位が凝集して構 築される、高分子ナノ微粒子群の高さが均質に揃うこと が推察された(Figure 3)。加えて、LB法を用いてこの単分 子膜および単粒子膜を累積した累積膜に対する



Figure 4. UV-vis (dashed lines) and fluorescence spectrum (solid lines) of multi-particle layers of aromatic polyamide (green) and ternary copolymer (blue).



Figure 5. Transmittance spectrum of multi-particle layers of aromatic polyamide (black line) and ternary copolymer (red line).

out-of-plane XRD の結果からも層状周期の変化(Fig. 2(c), (d))が見られたことから、共重合比によって新規ポ リマーナノシート-ポリマーナノスフィア積層体の形成制御が可能であることも立証された。また、いずれ の化学種も蛍光発光性の官能基を有しており、芳香族ポリアミドの系ではナノスフィア積層体は緑色に、 三元共重合体の系ではナノスフィア積層体は青色に、それぞれ bulk 状態や溶液状態よりもシャープな発光 帯を示すことが明らかとなった(Fig. 4)。これはナノ粒子中で発光性のπ共役系機能性部位が密にスタッキ ングしているタメと推察される。加えて、水面上単粒子膜の状態において、表面圧変化による圧縮・緩和 の反復過程を施すことで、粒子間の欠陥を低減させることが可能であり、高秩序かつ高密度な二次元集積 化ナノ粒子単層膜の形成も可能となった。これにより三次元的に鼓動に配列制御された粒子積層体の構築 が実現し、その規則配列(約3 nm)に由来して、本課題の主目的でもあった、遠紫外線を始めとする短波長 光にも対応し得るという新機能をもつ、"ナノコロイド"結晶の創製に至った(Figure 5)。

References

- [1] Pernites RB.; Felipe MJL.; Foster EL., ACS Appl. Mater. Interf., 2011, 3, 817.
- [2] Fujimori, A.; Sato, N.; Chiba, S.; Abe, Y.; Shibasaki, Y., J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 1822.
- [3] Shibasaki, Y.; Abe, Y.; Sato, Y.; Fujimori, A.; Oishi, A., Polym. J., 2010, 42, 72.
- [4] (a) Fujimori, A.; Hoshizawa, H.; Kobayashi, S.; Sato, N.; Kanai, K.; Ouchi, Y., *J. Phys. Chem. B*, 2010, *114*, 2100, (b) Fujimori, A.; Taguchi, M.; Hakozaki, S.; Ochiai, B, *Langmuir*, 2012, *28*, 10830, (c) Fujimori, A.; Arai, S.; Kusaka, J.; Kubota, M.; Kurosaka, K., *J. Colloid Interf. Sci.*, 392, 2013, 256.